EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

60022357

PUBLICATION DATE

04-02-85

APPLICATION DATE

18-07-83

APPLICATION NUMBER

58131302

APPLICANT: SUMITOMO ELECTRIC IND LTD;

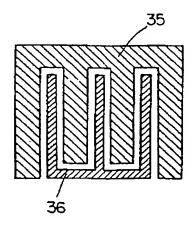
INVENTOR: SUZUKI TOMIHIRO;

INT.CL.

: H01L 27/08 H01L 29/91

TITLE

: SCHOTTKY DIODE FOR LEVEL SHIFT



35

ABSTRACT :

PURPOSE: To reduce DC resistance without increasing an element area and without deterioration of response speed due to the capacity to the ground by arranging stripe parts of a comb shape Schottky gate electrode and stripe parts of a comb shape ohmic electrode alternately.

CONSTITUTION: A comb shape Schottky gate electrode 36 and a comb shape ohmic electrode 35, formed on an operating layer 37, are engaged with each other. DC resistance Rs is composed of contact resistance between the ohmic electrode 35 and the operating layer 37 and resistance of the operating layer 37 between the ohmic electrode 35 and the Schottky electrode 36. A stripe width of the Schottky gate electrode 36 is 3µm or less and a gap width between the two electrodes is 2µm or less.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio

				£1
	*	,	,	,

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭60—22357

⑤Int. Cl.4 H 01 L 27/08 29/91 識別記号

庁内整理番号 6655-5F 7638-5F 磁公開 昭和60年(1985)2月4日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

匈レベルシフト用ショツトキダイオード

願 昭58-131302

②出 願昭58(1983)7月18日

⑰発 明 者 鈴木富博

②特

大阪市此花区島屋1丁目1番3

号住友電気工業株式会社大阪製

作所内

⑪出 願 人 住友電気工業株式会社

大阪市東区北浜 5 丁目15番地

砂代 理 人 弁理士 上代哲司

則 細 君

1. 発明の名称

レベルシフト用ショットキャグイオード

2. 特許請求の範囲

(1) GaAs集積回路のレベルシフト回路に用い られるショットキーダイオードにおいて、ストライプ状のショットキーダート電極とオーミック電極が互い違いにくし形に配列されショットキーダート電極のストライブ幅が Sum以下両電極間のギャップが 2mm以下である事を特徴とするレベルシフト用ショットキーダイオード。

3. 発明の詳細な説明

〔技術分野〕

本発明は、直列抵抗の小さい CaAsiC レベルシフト回路用ショットキーグイオードに関するものである。

(背景技術)

GaAsIC は、SiIC では実現出来ない高速 性 能 と低消費電力を並ね値えているため、今後幅広い 分野で応用が見込まれている。 GaAsIC では極々 のゲート回路の方式が提案されているが、ノーマリオンMESFET を用いた GaAs IC ロジック では一般に入出力レベル報合のためのレベルシフト 回路が不可欠である。また GaAs IC と Si IC 等他の論理ファミリーとの接続にもしかるべき直流レベル合せのためのレベルシフト回路が必要となる。 こうしたレベルシフト回路は通常ショットキーダイオードの順方向特性を利用して構成される。

(背景技術)

GaAs 1Cのレベルシフト回路として一般に用いられているのは、第1図に示すようなものである。第1図は、ショットキーゲート電界効果トランジスク(以下、単にトランジスクという) T1と、定電流回路を構成するトランジスク T2、とトランジスク T1、のソース S と、トランジスク T2 の ド レイン D間に接続されたショットキーグイオードD1、D2 とから成る。 動作時には VDD に正征位 V55に 負収位を与える。

このレベルシフト回路は入力端子1と川力端子 2 の関に一定の電位差を生じさせ直流レベル合せ を行うものである。

通常トランジスタT1及びT2は同一特性となる 様作成されT2が定電流動作をしているため、ソースフォロアーとして動作するT1のゲートG・ソースS 間電位 Vcs は Vcs = 0となる。

したがってレベルシフト回路の入力端子1出力端子2の間の電位差はショットキーダイオードDI. D2による電位降下の和として得られる。

型想的な GaAs ショットキーダイオードにおける M 方向の電位降下は広い M 方向電流の範囲で約0.65 V 程度の一定値となるが、現実の素子では直列抵抗の影響がさけられないためショットキーグイオードによる電位降下は レベルシフト 回路を流れる電流 位に依存する事となる。

上記特性はレベルシフト回路のシフト社の変動をきたすとともに、 直列抵抗はレベルシフト回路の高速応答も劣化させる。

従来はショットキー製塩の面積を広くとる事に よりこの直列抵抗を下げる事が行なわれていたが、 これにより架子面積の増大、対地容量による応答 速度の劣化が問題となっていた。

(発明の開示)

本発明は上記の従来累子の欠点を解決する新たなショットキーダイオードの構造を提起するもの である。

本先明を以下図面にもとづいて本発明を従来の ものと比較しながら説明する。

第 2 図は、従来のレベルシフト回路用ショット キーダイオードの構造図である。図では、動作版 23 の上にショットキー電板 21 オーミック電板 22 を作りつけた構造を有するようにしてある。

一般にショットキーダイオードの照方向特性は 印加電圧が低く、順方向電流の小さい領域におい ては低低型想案子としてよるまいその単圧電流特 性 (1-V)は(1)式で与えられる。

$$I = I_0 (\exp(q \sqrt{nkT}) - 1)$$

$$I_0 = A^* T^* S \exp(-q \phi_B / kT)$$
(1)

ここで、A・は修正リチャードソン定数、 Tは温度、S はショットキー電極面積、

q は電荷素量、 ×a はビルトインポテンシャル、

kはポルツマン定数、nは奥想ファクター、

「は電流、そしてVは印加電圧である。

(1) 式により GaAs ショットキーグイオードでは レベルシフト量を 0.6 V以下に設定した場合その許 容電流値はほぼ面積に比例する。しかしながら実 際の GaAs IC のレベルシフト回路では素子面積を 小さくするためにショットキーグイオード当りの レベルシフト量を 0.7 V以上に設定する事が多く行 なわれている。このような順方向電流領域ではショットキーグイオードの直列抵抗を無視する事が 出来ないため電圧電流特性は(2) 式が良い近似式と なる。

したがって、ショットキーダイオード当りのレベルシット量を 0.7V以上見込んだ通常の設計では 許容電流値を増やすためにショットキー電極の回 役を大きくする事は有効ではなく感列抵抗 Rs の低 咳が本質的に重要となる。

第3図は、本発明によるレベルシフト回路用ショットキーダイオードの構造である。動作層 37の上部に、くし形のショットキーゲート電極 36とオーミック電極 35をかみ合わせて形成する構造である。 真列抵抗 Rs は、オーミック電極 35と動作層 37の接触抵抗とオーミック電極 35ショット キー電極 36の間の動作層 37の抵抗で説明されるが通常後者が大部分占める。

本発明のショットキーグイオードはオーミック 電価 35 ショットキー電価 36 の間の動作層 37 の 抵抗を極力減らすため両電極間の距離を小さくす るとともにオーミック電価と並行する部分の長さ が出来るだけ長くなる様くし形構造とする。 例え は両電極間の距離として 1mm を採用すればよい。

さらに(2) 式が電圧電流特性を支配する領域においてはショットキーゲート電極の面積の増加は既に述べた様に許容電流値の増加に対してほとんど寄与しない。したがってショットキーゲート電極のサイズはくしの仲ひる方向と直角方向には出来

特開唱60-22357(3)

る限り小さくし素子面似を小さくするのが良い。 例えばこのサイズを 2μm とすることができる。こ のように薬子面積が大幅に小さくなった事により、 対地容量が減少しレベルシフト回路の高速化も同 時に迷放される。

(発明の効果)

4.図面の簡単な説明

第1図はレベルシフト回路を示すための図であり、第8図は従来のショットャーダイオードの構造を示すための図であり、第3図は木苑明のショットキーダイオードの構造を示すための図である。

网中

1 … 入力

2 … 出力

11 …ショットキー電信

12 …オーミック危極

19 ... 的作用。

15 …オーミック電極

16 …ショットキー電極

17 … 助作原

TI,T2 ... M E S F E T

G ... & - F

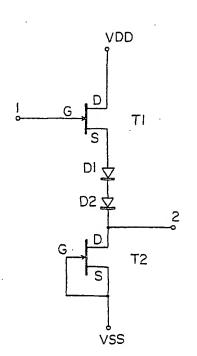
S … ソース

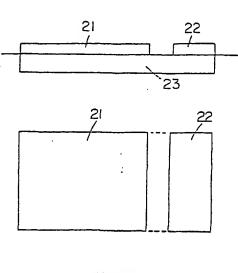
D …ドレイン D1.D2 …ショットや・

VDD …正形成入力

VSS ··· 负征碳入力

代理人 亦理士 上 代 哲 司 記憶

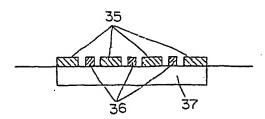


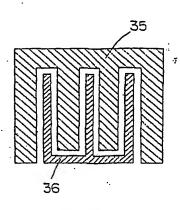


72回

ý			

特問昭60- 22357(4)





第3國

POCKET NO POCOLOUIL HIAL NO 6. PLICANT HOLLYWOOD, FLORIDA 33022

TEL. (954) 925-1100